# Лабораторная работа 3.5.1. Изучение плазмы газового разряда в неоне.

Балдин Виктор

14 сентября 2024 г.

### Теория

#### Плазма

Из-за теплового движения в плазме электроны могут смещаться относительно ионов и образовывать неоднородности. В этих неоднородностях возникает электрическое поле, которое стремится восстановить баланс, из-за чего происходят колебания с частотой

$$w_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}$$

За характерное время колебаний электроны за счет теплового движения смещаются на

$$r_D \sim \frac{v_e}{w_p} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}}$$

 $r_D$  - дебаевский радиус, k - константа Больцмана.

Если поместить в плазму пробную (допустим, положительную) частицу, то электроны будут скапливаться около этой частицы, экранируя её поле. Потенциал точечного заряда будет иметь в плазме следующий вид:

$$\varphi(r) = \frac{q}{r}e^{-\frac{r}{r_D}}$$

где  $r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi ne^2}}$  – радиус Дебая в случае равновесной плазмы. Если температуры электронов и ионов сильно отличаются, то следует определять отдельно величину радиуса экранирования для электронов и для ионов. Итоговый радиус будет

$$r_D = (r_{De}^{-2} + r_{Di}^{-2})^{-1/2}$$

То есть если  $T_i \ll T_e$ , то  $r_D \approx r_{Di}$ 

#### Одиночный зонд

При внесении в плазму уединённого проводника — зонда — с потенциалом, изначально равным потенциалу точки плазмы, в которую его помещают, на него поступают токи электроннов и ионов:

$$I_{e0} = \frac{n\langle v_e \rangle}{4} eS,$$

$$I_{i0} = \frac{n\langle v_i \rangle}{4} eS,$$
(1)

где  $\langle v_e \rangle$  и  $\langle v_i \rangle$  – средние скорости электронов и ионов, S – площадь зонда, n – плотность электронов и ионов. Скорости электронов много больше скорости ионов, поэтому  $I_{i0} \ll I_{e0}$ . Зонд будет заряжаться до некоторого равновестного напряжения  $-U_f$  – nлавающего nотенциала.

В равновесии ионный ток мало меняется, а электронный имеет вид

$$I_e = I_0 \exp\left(-\frac{eU_f}{kT_e}\right).$$

Будем подавать потенциал  $U_3$  на зонд и снимать значение зондового тока  $I_3$ . Максимальное значение тока  $I_{e_{\rm H}}$  – электронный ток насыщения, а минимальное  $I_{i_{\rm H}}$  – ионный ток насыщения. Значение из эмпирической формулы Бомона:

$$I_{iH} = 0.4 neS \sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}}. (2)$$

Электронный ток насыщения можно определить по тепловому движению:

$$I_{e\text{H}} = \frac{n_e S}{4} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_e}}$$

#### Двойной зонд

Двойной зонд — система из двух одинаковых зондов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, между которыми создаётся разность потенциалов, меньшая  $U_f$ . Рассчитаем ток между ними вблизи I=0. При небольших разностях потенциалов ионные токи на оба зонда близки к току насыщения и компенсируют друг друга, а значит величина результирующего тока полностью связана с разностью электронных токов. Пусть потенциалы на зондах

$$U_1 = -U_f + \Delta U_1,$$
  
$$U_2 = -U_f + \Delta U_2.$$

Между зондами  $U=U_2-U_1=\Delta U_2-\Delta U_1$ . Через первый электрод

$$I_1 = I_{iH} + I_{e1} = I_{iH} - \frac{1}{4} neS \langle v_e \rangle \exp\left(-\frac{eU_f}{kT_e}\right) \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{kT_e}\right) = I_{iH} \left(1 - \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{kT_e}\right)\right). \quad (3)$$

Аналогично через второй получим

$$I_2 = I_{iH} \left( 1 - \exp\left(\frac{e\Delta U_2}{kT_e}\right) \right) \tag{4}$$

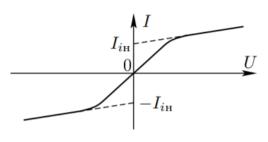
Из (7) и (8) с учётом последовательного соединение зондов  $(I_1 = -I_2 = I)$ :

$$\Delta U_1 = \frac{kT_e}{e} \ln \left( 1 - \frac{I}{I_{iu}} \right)$$

$$\Delta U_2 = \frac{kT_e}{e} \ln \left( 1 + \frac{I}{I_{in}} \right)$$

Тогда итоговые формулы для разности потенциалов и тока

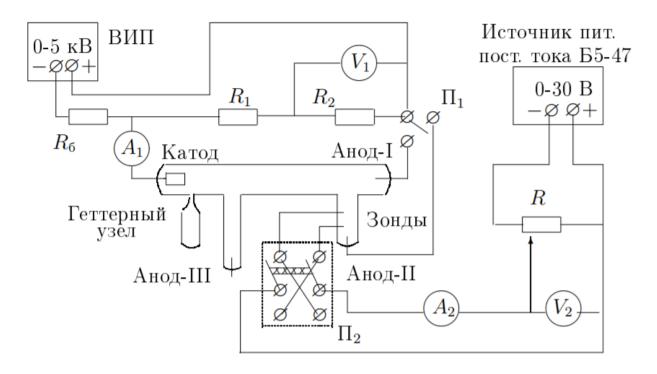
$$U = \frac{kT_e}{e} \ln \frac{1 - I/I_{iH}}{1 + I/I_{iH}}, \quad I = I_{iH} th \frac{eU}{2kT_e}.$$
 (5)



Зависимость выглядит примерно так. Из формулы можно найти формулу для  $T_e$ : для U=0 мы найдём  $I_{i H}$ , продифференцируем в точке U=0 и с учётом th  $\alpha \approx \alpha$  при малых  $\alpha$  и  $A \to 0$  получим:

$$kT_e = \frac{1}{2} \frac{eI_{i_{\rm H}}}{\frac{dI}{dU}|_{U=0}}.$$
 (6)

#### Описание установки



Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный (ненакаливаемый) полый катод, три анода и zemmephuiu узел — стеклянный баллон, на внутреннюю повехность которого напылена газопоглощающая плёнка (zemmep). Трубка наполнена изотопом неона <sup>2</sup>2Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодом (I и II) с помощью переключателя  $\Pi_1$  подключается через балластный резистор  $R_6$  ( $\approx 450$  кОм) к регулируемому ВИП с выкодным напряжением до 5 кВ.

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром  $A_1$ , а падение напряжения на разрядной трубке – цифровым вольтметром  $V_1$ , подключённым к трубке черезе высокоомный (25 МОм) делитель напряжения с коэффициентом  $(R_1 + R_2)/R_2 = 10$ .

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находятся двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба. Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d=0.2 мм и имеют длину l=5.2 мм. Они подключены к источнику питания GPS через потенциометр R. Переключатель  $\Pi_2$  позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяеься с помощью дискретного переключателя «V» выходного напряжения источника питания и потенциометра R, а измеряется цифровым вольтметром  $V_2$ . Для измерения зондового тока используется мультиметр  $A_2$ .

## Ход работы

Измеряем напряжение зажигания в лампе:  $U_{\text{заж}} \approx 217 \text{ B}$ . Снимаем BAX газового разряда:

Построим ВАХ и определим максимальное дифференциальное сопротивление разряда  $R_{\text{диф}}=\frac{dU}{dI}.$  Оно будет соответствовать участку с минимальным (по модулю) наклоном графика I(U):